DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

010515039

WPI Acc No: 1996-011990/199602 Related WPI Acc No: 1997-285153

XRAM Acc No: C96-003843 XRPX Acc No: N96-010302

LCD unit with optical compensation film to increase viewing angle - has layer with negative birefringence contg. discotic polymer, esp. prepd. from liq. crystal discotic and non-discotic cpds.

Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD (FUJF)

Inventor: KAMADA K; KAWATA K; MAETA H; NEGORO M; NISHIKAWA H; OKAZAKI M

Number of Countries: 003 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Date Week DE 19517762 A1 19951130 DE 1017762 19950515 199602 Α JP 7316257 Α 19951205 JP 94106846 Α 19940520 199606 / A JP 8027284 19960130 JP 95135762 A 19950510 199614 NJS US 5635105 MJ A 19970603 US 95440250 Α 19950512 199728 JP 2692035 B2 19971217 JP 95135762 A 19950510 199804

Priority Applications (No Type Date): JP 94247936 A 19941013; JP 94100077 A 19940513; JP 94106846 A 19940520

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

DE 19517762 A1 116 C07C-015/20 JP 7316257 A 16 C08G-018/70 JP 8027284 A 40 C08J-005/18

US 5635105 A 60 C09K-019/52

JP 2692035 B2 40 G02B-005/30 Previous Publ. patent JP 8027284

Abstract (Basic): DE 19517762 A

The LCD unit has a liq. crystal (LC) cell with a pair of substrates enclosing a transparent electrode and a (super)twist-oriented nematic LC, a pair of polarisation films on both sides of the cell and an optical compensation (OC) film between the LC cell and polarisation films. The OC film comprises an optically anisotropic layer with negative birefringence and contains a polymer (I) with a discotic structure in its mol..

Also claimed are: (i) the OC film; (ii) a process for making the OC film; (iii) a LC compsn. contg. a polymerisable discotic cpd. with LC properties and a polymerisable non-discotic cpd.; and (iv) new cpds. of formulae (II) and (III). (Q)nlD1(O-(L1-P1)kl (II)

P1-O-Phe-O-P1 (III)

In (II) and (III): D1 = a benzene or naphthalene ring; Q = H, 1-12C alkyl or 1-12C alkoxy; kl = 1, 2 or 3 such that nl + kl = 6 if D1 = a benzene ring and nl + kl = 8 if D1 = a naphthalene ring; L1 = -CO-Phe'-O- (Phe' = 1,4-phenylene, opt. substd. by Me in the 2- and/or 3-positions); P1 = -(R7)j--(R8)g-O-CO-C(R4)=CR5R6; R4, R5 and R6 = H or 1-12C alkyl; R7 = 1-6C alkylenoxy; R8 = 1-12C alkylene; g and j = 0-4; and Phe = 1,3-phenylene.

USE - Used for desk-top computers and word processor monitors.

ADVANTAGE - The OC film increases the viewing angle and can be made easily.

Dwg.0/3

Abstract (Equivalent): US 5635105 A

An optical compensatory sheet which comprises a transparent support, an orientation layer provided thereon and an optically anisotropic layer provided on the orientation layer, wherein the optically anisotropic layer has negative birefringence and comprises a polymer having a discotic structure in its molecule.

Title Terms: LCD; UNIT; OPTICAL; COMPENSATE; FILM; INCREASE; VIEW; ANGLE; LAYER; NEGATIVE; BIREFRINGENT; CONTAIN; POLYMER; PREPARATION; LIQUID; CRYSTAL; NON; COMPOUND

Derwent Class: A12; A14; A41; A89; E14; L03; P81; P85; T04; U14

```
International Patent Class (Main): C07C-015/20; C08G-018/70; C09K-019/52;
  G02B-005/30
International Patent Class (Additional): B29C-055/02; B29C-055/18;
  C07C-015/28; C07C-015/30; C07C-015/38; C08F-020/10; C08F-038/00;
  C08F-220/30; C08G-059/20; C08G-063/197; C08G-073/00; C08G-075/00;
  C08G-077/04; C08G-079/02; C08J-005/18; C09K-019/32; C09K-019/38;
  G02F-001/1335; G02F-001/1337; G09F-009/35; H01L-049/02
File Segment: CPI; EPI; EngPI
Manual Codes (CPI/A-N): A12-L03B; E10-G02F1; E10-H01D; L03-G05A; L03-G05B
Manual Codes (EPI/S-X): T04-H03C2; U14-K01A1C
Chemical Fragment Codes (M3):
  *01* G010 G011 G012 G013 G014 G015 G016 G017 G018 G019 G100 H541 H542
       H543 H581 H582 H583 H584 H7 H714 H721 H722 H723 J0 J012 J014 J2 J231
       J232 J241 J242 J271 J272 J273 L660 L699 M1 M121 M129 M136 M139 M210
      M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222 M223 M224 M225 M226
      M231 M232 M233 M240 M262 M272 M281 M282 M283 M311 M312 M313 M314
      M315 M316 M320 M321 M322 M323 M331 M332 M333 M340 M342 M383 M391
      M392 M393 M414 M423 M510 M520 M532 M533 M540 M710 M903 M904 Q020
       Q110 Q334 R043 9602-A2001-N
  *02* G013 G015 G017 G019 G020 G021 G022 G023 G024 G029 G111 G112 G113
       G221 H541 H542 H543 H581 H582 H583 H584 H7 H714 H721 H722 H723 J0
       J012 J014 J2 J231 J232 J241 J242 J271 J272 J273 L660 L699 M1 M122
      M129 M136 M139 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222
      M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M262 M272 M281 M282 M283
      M311 M312 M313 M314 M315 M316 M320 M321 M322 M323 M331 M332 M333
      M340 M342 M383 M391 M392 M393 M414 M423 M510 M520 M532 M533 M540
      M710 M903 M904 Q020 Q110 Q334 R043 9602-A2002-N
  *03* G013 G015 G017 G019 G020 G021 G022 G023 G024 G029 G111 G112 G113
       G221 H541 H542 H543 H581 H582 H583 H584 H7 H714 H721 H722 H723 J0
       J012 J014 J2 J231 J232 J241 J242 J271 J272 J273 L660 L699 M1 M122
      M129 M136 M139 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222
      M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M262 M272 M281 M282 M283
      M311 M312 M313 M314 M315 M316 M320 M321 M322 M323 M331 M332 M333
      M340 M342 M383 M391 M392 M393 M414 M423 M510 M520 M532 M533 M540
      M710 M903 M904 Q020 Q110 Q334 R043 9602-A2003-N
  *04* G013 G015 G017 G019 G020 G021 G022 G023 G024 G029 G111 G112 G113
       G221 H541 H542 H543 H581 H582 H583 H584 H7 H714 H721 H722 H723 J0
       J012 J014 J2 J231 J232 J241 J242 J271 J272 J273 L660 L699 M1 M122
      M129 M136 M139 M210 M211 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221 M222
      M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M240 M262 M272 M281 M282 M283
      M311 M312 M313 M314 M315 M316 M320 M321 M322 M323 M331 M332 M333
      M340 M342 M383 M391 M392 M393 M414 M423 M510 M520 M532 M533 M540
      M710 M903 M904 Q020 Q110 Q334 R043 9602-A2004-N
  *05* G012 G100 H541 H542 H581 H582 H583 H584 H7 H714 H722 J0 J012 J2 J241
       J242 J271 J272 L660 L699 M210 M212 M213 M214 M215 M216 M220 M221
      M222 M223 M224 M225 M226 M231 M232 M233 M262 M282 M311 M312 M313
      M314 M315 M316 M320 M321 M322 M323 M331 M332 M333 M340 M342 M383
      M391 M392 M393 M414 M423 M510 M520 M531 M540 M710 M903 M904 O020
       Q110 Q334 R043 9602-A2005-N
Polymer Indexing (PS):
  <01>
  *001* 018; G0022-R D01 D51 D53 D08 D12 D10 D26 D11 D19 D18 D25 D22 D21
        D34 D35 D76 D79 D45 D52 D55 D56 D59 D60 F04 F08 F07 F09 F17 F99 F22
        F23 F61 F66 F73 S- 6A P- 5A O- 7A-R D95 D07; H0000; L9999 L2573
       L2506; K9847-R K9790
  *002* 018; G0817-R D01 D51 D54 D08 D12 D10 D26 D11 D19 D18 D21 D25 D22
```

D34 D35 D76 D79 D45 D52 D55 D56 D59 D60 F04 D95 F08 F07 F09 F17 F99 F22 F23 F61 F66 F73 O- 6A S- P- 5A D57 D07; H0000; L9999 L2573 L2506; K9847-R K9790

-157

- *003* 018; G0986 G0975 D01 D51 D55 D07 D12 D10 D26 D11 D19 D18 D34 D35 D76 D79 D45 D52 D56 D57 D59 D60 D95 F04 F08 F07 F09 F99 F17 F22 F23 F61 F66 F73 P- 5A O- 6A S- 7A-R; H0000; L9999 L2573 L2506; K9847-R K9790
- *004* 018; D19 D18 D21 D25 D22 D34 D35 D76 D79 D45 D59 D60 D95 F04 F08 F07 F09 F17 F99 F22 F23 F61 F66 F73 O- 6A S- P- 5A 7A-R D07 G1581 G1558 D01 F47 D73 D42; P0464-R D01 D22 D42 F47; P0964-R F34 D01; P0055; L9999 L2200; H0000; L9999 L2573 L2506; K9847-R K9790

- *005* 018; G0986 G0975 D01 D51 D55 D08 D11 D10 D12 D19 D18 D35 D76 D78 D79 D57 D58 D59 D63 D95 F34 F91 F41 D21; H0000; L9999 L2573 L2506; K9847-R K9790
- *006* 018; D08 D19 D18 D21 D35 D76 D78 D79 D63 F34 F91 F41 D42 D73; P0055 ; P0964-R F34 D01; P0464-R D01 D22 D42 F47; H0000; L9999 L2573 L2506; K9847-R K9790
- *007* 018; G0022-R D01 D51 D53 D11 D10 D12 D19 D18 D20 D32 D33 D76 D58 D59 D63 F34 F89 F41 D78 D89 D90 D91 D92 D93 D94 D95; H0000; L9999 L2573 L2506; K9847-R K9790
- *008* 018; G0817-R D01 D51 D54 D11 D10 D12 D19 D18 D20 D33 D34 D76 D57 D58 D59 D63 F90 F41 F34 D78 D92 D93 D94 D95; H0000; L9999 L2573 L2506; K9847-R K9790
- *009* 018; G0986 G0975 D01 D51 D55 D11 D10 D12 D19 D18 D20 D34 D35 D76 D58 D59 D57 D63 D78 D93 D94 D95; H0000; L9999 L2573 L2506; K9847-R K9790
- *010* 018; G1581 G1558 D01 F47 D11 D10 D19 D18 D20 D32 D33 D34 D35 D73 D76 D78 D42 D50 D63 F34 F89 F41 F90 F91 D89 D90 D91 D92 D93 D94 D95 ; H0000; L9999 L2573 L2506; K9847-R K9790
- *011* 018; G0022-R D01 D51 D53 D08 D12 D10 D26 D11 D19 D18 D25 D22 D21 D34 D35 D76 D79 D45 D52 D55 D56 D59 D60 F04 F08 F07 F09 F17 F99 F22 F23 F61 F66 F73 S- 6A P- 5A O- 7A-R D95 D07; G0817-R D01 D51 D54 D08 D12 D10 D26 D11 D19 D18 D21 D25 D22 D34 D35 D76 D79 D45 D52 D55 D56 D59 D60 F04 D95 F08 F07 F09 F17 F99 F22 F23 F61 F66 F73 O- 6A S- P- 5A D57 D07; G0986 G0975 D01 D51 D55 D07 D12 D10 D26 D11 D19 D18 D34 D35 D76 D79 D45 D52 D56 D57 D59 D60 D95 F04 F08 F07 F09 F99 F17 F22 F23 F61 F66 F73 P- 5A O- 6A S- 7A-R; G0986 G0975 D01 D51 D55 D08 D11 D10 D12 D19 D18 D35 D76 D78 D79 D57 D58 D59 D63 D95 F34 F91 F41 D21; G0022-R D01 D51 D53 D11 D10 D12 D19 D18 D20 D32 D33 D76 D58 D59 D63 F34 F89 F41 D78 D89 D90 D91 D92 D93 D94 D95; G0817-R D01 D51 D54 D11 D10 D12 D19 D18 D20 D33 D34 D76 D57 D58 D59 D63 F90 F41 F34 D78 D92 D93 D94 D95; G0986 G0975 D01 D51 D55 D11 D10 D12 D19 D18 D20 D34 D35; H0022 H0011; H0033 H0011; L9999 L2528 L2506; K9847-R K9790
- *012* 018; D19 D18 D21 D25 D22 D34 D35 D76 D79 D45 D59 D60 D95 F04 F08 F07 F09 F17 F99 F22 F23 F61 F66 F73 O- 6A S- P- 5A 7A-R D07 G1581 G1558 D01 F47 D73 D42; G1581 G1558 D01 F47 D11 D10 D19 D18 D20 D32 D33 D34 D35 D73 D76 D78 D42 D50 D63 F34 F89 F41 F90 F91 D89 D90 D91 D92 D93 D94 D95; P0464-R D01 D22 D42 F47; P0964-R F34 D01; P0055; L9999 L2200; H0022 H0011; H0033 H0011; L9999 L2528 L2506; K9847-R K9790
- *013* 018; ND01; Q9999 Q8322 Q8264; B9999 B4331 B4240; Q9999 Q9449 Q8173; K9483-R; K9701 K9676; K9416

<02>

- *001* 018; G0986 G0975 D01 D51 D55 D08 D11 D10 D12 D19 D18 D35 D76 D78 D79 D57 D58 D59 D63 D95 F34 F91 F41 D21; H0271; L9999 L2471; L9999 L2186-R
- *002* 018; ND03
- *003* 018; D01 D19 D18 D31 D76 D50 D64 D87 D11 D10 F61 C1 7A; R00916 D01 D23 D22 D31 D41 D50 D76 D85 N- 5A; C999 C102 C000; C999 C259
- *001* 018; D08 D19 D18 D21 D35 D76 D78 D79 D63 F34 F91 F41 D42 D73; P0055 ; P0964-R F34 D01; P0464-R D01 D22 D42 F47; H0271; L9999 L2471; L9999 L2175
- *002* 018; ND03
- Generic Compound Numbers: 9602-A2001-N; 9602-A2002-N; 9602-A2003-N; 9602-A2004-N; 9602-A2005-N

				•
				•
				*
		•		
	1			
	en e			•

en e	and the second of the second o	•		
	to the same of	man distribution		esti ja
			er en skriver en skriv De skriver en skriver	
and the second			Maria di Karamatan di Karamatan Karamatan di Karamatan di Karama	
	and the same of th	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		e 15
	resident to the second of the			e de la Servicio
	n de Market (n. 1865). Particular de Market (n. 1865).			
				•
The state of the s				
			garin karan	•
				+ . + -
		\$		
				- •
				-
	to the first of the second of	**************************************		•
(2) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				
500 S				
: 2000年 - 1985年 - 1985年 - 1987年 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19874 - 19	in the second se		•	
Fig. (5)				

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-27284

(43)公開日 平成8年(1996)1月30日

(51) Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	FΙ					技術表示箇所
C08J	5/18								
C09K 1	9/32		9279-4H						
G 0 2 B	5/30			•					
G02F	1/1335	5 1 0	,						
	1/1337	5 2 0							
			審查請求	未請求	東宋龍	の数 9	FD	(全 40 頁)	最終質に続く
(21)出願番号		特顯平7-135762		(71) H	以職人	00000	5201		
						富士	すり フイ	ルム株式会社	
(22)出顧日		平成7年(1995)5月	引10日			神奈川	県南足	柄市中褶210粒	計 地
				(72) \$	袇者	柯田	癥		
(31) 優先權主張	以番号	特膜平6-100077				神奈川	県南足	柄市中稻210和	路地 富士写真
(32) 優先日		平6 (1994) 5月13日	∃	ŀ		フイル	レム株式	会社内	
(33)優先権主張	國	日本 (JP)		(72) \$	砌者	根来	雅之		
						神奈川	県南足	何市中招210都	静地 富士写真
						フイル	レム株式	会社内	
				(72) 5	明者	西川	秀幸		·
						神奈川	県南足	阿市中沼210都	路地 富士写真
						フイル	レム株式	会社内	
									最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 薄膜の製造方法、光学的異方性シートおよび液晶表示装置

(57)【要約】

【目的】 熱的耐久性に優れた円盤状化合物よりなる薄膜の製造方法、および円盤状化合物液晶の高秩序性配向を維持した状態で重合固定による薄膜の製造方法を提供すること。また、それらを用いた光学的異方性シート、液晶表示装置を提供すること。

【構成】 少なくとも1種の、光または熱エネルギーを加えることにより重合し得る置換基を有する円盤状化合物を含む薄膜を支持体上に形成せしめ、次いで光または熱エネルギーを加えることにより得られる薄膜および該薄膜が一軸性を示すことを特徴とする光学的異方性シートならびに光学的異方性シートを有する液晶表示装置。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に形成された、光または熱エネルギーを加えることにより重合し得る置換基を有する円盤状化合物を少なくとも1種含む薄膜に、光または熱エネルギーを加えることを特徴とする薄膜の製造方法。

【請求項2】 支持体上に形成された、光または熱エネルギーを加えることにより重合し得る置換基を有する円盤状化合物を少なくとも1種含み、光学的異方性の分子配向を有する薄膜に、光または熱エネルギーを加えることを特徴とする薄膜の製造方法。

【請求項3】 光または熱エネルギーを加えることにより重合し得る置換基を有する円盤状化合物を少なくとも 1種を含み、ディスコティックネマティック液晶相を形成した薄膜に、光または熱エネルギーを加えることを特徴とする薄膜の製造方法。

【請求項4】 下記一般式(1)で表され、反応性官能 基Pをその放射状側鎖の末端に有する円盤状化合物を少なくとも一種含む薄膜を支持体上に形成せしめ、これに 光または熱エネルギーを加えることを特徴とする薄膜の 製造方法。

一般式(1)

【化1】

式中、トリフェニレン環に結合する6つのベンゾイルオキシ基は互いに同じでも異なっていてもよいが、その内の少なくとも一つは置換基P1を有する。R¹¹、R¹²は各々独立に水素原子またはメチル基を表す。6つのR¹³は各々独立にアルコキシ基を表し、その内の少なくとも※

 $R_{u-k} - D - (L-P)_k$

式中、Dは分子の中心にあり、合計の個の置換基R及び置換基(P-L)ーを放射状に配するの官能の基を表す。k個のPは各々独立に、イソシアナート基、チオシアナート基、アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、メルカプト基、ホルミル基、アシル基、水酸基、カルボキシル基、スルホ基、ホスホリル基、ハロカルボニル基、ハロスルホニル基、ハロホスホリル基、アクリロイル基、メタアクリロイル基、クロトニル基、ビコルオキシ基、エポキシ基、アセチレン基、プロパギル基、アレニル基を表し、(n-k)個のRは各々独立に重合組成物の形成に寄与しない官能基を表し、Lは各々独立に、PとDを連結する基もしくは化学結合を表し、nは3から8の整数を表し、kは1からnの整数を表す。

【請求項5】 少なくとも1種の、下記一般式(2)または一般式(3)または一般式(4)の化合物を含む薄膜を支持体上に形成せしめ、次いで光または熱エネルギーを加えることにより得られる薄膜の製造方法。

20 一般式(2)

【化2】

※一つは上記置換基P1を含むアルコキシ基を表す。置換基P1のR¹⁴、R¹⁵、R¹⁶は各々独立に水素原子またはアルキル基を表す。nはOまたは1を表す。

一般式(3)

【化3】

$$RO \longrightarrow OR$$

$$R = -C \longrightarrow R^{23}$$

$$R^{23} \longrightarrow P^{2} = -O - C - C = C - R^{2}$$

$$R^{23} \longrightarrow R^{23}$$

$$R^{23} \longrightarrow R^{23}$$

式中、トリフェニレン環に結合する6つのベンゾイルオキシ基は互いに同じでも異なっていてもよいが、その内の少なくとも一つは置換基P2を有する。R²¹、R²²は各々独立に水素原子またはメチル基を表す。6つのR²³は各々独立にアルコキシ基を表し、その内の少なくとも★

- ★一つは上記置換基P2を含むアルコキシ基を表す。置換 基P2のR²⁴、R²⁵、R²⁶は各々独立に水素原子または アルキル基を表す。
- 一般式(4)

【化4】

式中、トリフェニレン環に結合する6つのベンゾイルオキシ基は互いに同じでも異なっていてもよいが、その内 10の少なくとも一つは置換基P3を有する。R³¹、R³²は各々独立に水素原子またはメチル基を表す。6つのR³³は各々独立にアルコキシ基を表し、その内の少なくとも一つは上記置換基P3を含むアルコキシ基を表す。置換基P3のR³⁴、R³⁵、R³⁶は各々独立に水素原子またはアルキル基を表す。

【請求項6】 支持体が、該化合物の配向を促進する、 または該化合物の配向を促進する配向膜が支持体上に形成されていることを特徴とする請求項1,請求項2,請求項3,請求項4または請求項5に記載の薄膜の製造方 20法。

【請求項7】 請求項1,請求項2,請求項3,請求項4または請求項5に記載の化合物を含む薄膜を、電場あるいは磁場により配向せしめる工程を有する薄膜の製造方法。

【請求項8】 請求項1,請求項2,請求項3,請求項4または請求項5に記載の薄膜の製造方法によって得られた薄膜が光学的に一軸性を示すことを特徴とする光学的異方性シート。

【請求項9】 請求項8に記載の光学的異方性シートを 30 用いた液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、相対的に分子間力の大きな円盤状化合物の配向状態を維持し、耐熱性に優れる薄膜の製造方法に関し、さらに、配向秩序度の高さを利用した光学的異方性材料として有用な新規薄膜、特にトリフェニレン残基を含む薄膜の製造方法に関する。また、それによって得られた光学的異方性シートおよびそれを用いた液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、有機化合物分子を規則的に配向させる方法として、まずはX線結晶構造解析に用いられる単結晶の作成が挙げられる。また、一般的には界面活性剤のように親水部と疎水部を分子の両端に有する化合物を水面に単分子層として展開したラングミュアー・ブロジェット膜をすくいとって適当な支持体上に担持する方法、また構造的には似通っているが生体膜の模倣としての二分子膜の利用、さらに液晶表示素子の原理として利用されているもので適当な棒状分子を上下二枚の配向膜*50

* 間隙に挟んで一方向・一定角度に自発的にあるいは磁界 ・電界を印加させて強制的に配向させる方法、また、蒸 着した金薄膜の表面にアルカンチオールを並べる方法、 写真用の分光増感に用いられる色素の会合する性質を利 用して並べる方法など、様々な方法が挙げられる。

【0003】また、逆に配向秩序をもたせないいわゆる ガラスあるいはアモルフォス状態を達成する方法も検討 されている。それは、従来の化学が主に検討の対象とし てきた単分子の性質とは異なる物理的・化学的・電気的 ・光学的に興味深い性質が分子の集合構造によって発現 することに多くの関心が寄せられているからである。

【0004】しかし、先に述べた方法の対象となってきた有機化合物分子の構造はほとんどが棒状分子であった。本発明が対象とする円盤状分子とは、三次元的にこの棒状分子の逆の構造形態であるということができる。円盤状分子は、ある原子あるいは分子をその中心核として数本の側鎖が放射状に伸びた構造、あるいはクラウンエーテルのような大環状構造、また脂肪族炭素骨格からなるコレステロールや芳香族炭素骨格からなるピレン、ナフタセンやコロネンなどの平板状構造などに分類できるが、平面構造ゆえπーπ相互作用、アルキル鎖の疎水性相互作用、数箇所での水素結合など、種々の分子間力が二次元的に作用するため、集合状態による性質は一層多岐にわたって興味深い性質を示す。

【0005】その代表的性質の一つとして、円盤状分子 の上記分子間力に由来する液晶的性質が挙げられる。こ れらは総称してディスコティック液晶化合物と呼ばれる が、例えばベンゼン誘導体、トリフェニレン誘導体、ト ルキセン誘導体、フタロシアニン誘導体、シクロヘキサ ン誘導体、アザクラウン系およびフェニルアセチレン系 などのマクロサイクルが挙げられ、一般的にこれらを分 40 子の中心の母核とし、直鎖のアルキル基やアルコキシ 基、置換ベンゾイルオキシ基等比較的合成が容易な基が その側鎖として放射状に置換された構造のものが液晶状 態を形成するものとして報告されているが、その熱的挙 動や液晶相の熱的安定性に関する知見は極めて少ない。 【0006】しかし、その興味深い集合状態の性質も、 デバイス化してその機能を用いる場合、その耐久性の点 で集合状態の安定性が大きな課題となる。以下に述べる 光学異方性シートは、本発明の技術を応用した典型的例 であり、上記の円盤状分子の構造的特徴を、すなわち単 分子・集合状態の両方に起因する空間的電子状態に由来

する特徴的光学機能を光学変調素子として活かした例で あり、また、集合状態での固定化の重要性を示す例であ る。

【0007】日本語ワードプロセッサやデスクトップパ ソコン等のOA機器の表示装置の主流であるCRTは、 ||薄型軽量、低消費電力という大きな利点をもった液晶表 示素子に変換されてきている。現在普及している液晶表 示案子 (以下LCDと称す) の多くは、ねじれネマティ ック液晶を用いている。このような液晶を用いた表示方 法としては、複屈折モードと旋光モードとの2つの方式 10 に大別できる。

【0008】複屈折モードを用いたLCDは、液晶分子 配列のねじれ角が90°以上ねじれたもので、急峻な電 気光学特性をもつ為、能動素子 (薄膜トランジスタやダ イオード) が無くても単純なマトリックス状の電極構造 で時分割挙動により大容量の表示が得られる。しかし、 応答速度が遅く(数百ミリ秒)、階調表示が困難という 欠点を持ち、能動素子を用いた液晶表示素子 (TFT-LCDやMIM-LCDなど)の表示性能を越えるまで には到らない。

【0009】TFT-LCDやMIM-LCDには、液 晶分子の配列状態が90°ねじれた旋光モードの表示方 式(TN型液晶表示素子)が用いられている。この表示 方式は、応答速度が速く(数十ミリ秒)、容易に白思表 示が得られ、高い表示コントラストを示すことから他の 方式のLCDと比較して最も有力な方式である。しか し、ねじれネマティック液晶を用いているため、表示方 式の原理上、見る方向によって表示色や表示コントラス トが変化するといった視角特性上の問題点があり、CR Tの表示性能を越えるまでには到らない。

【0010】特開平4-229828号、特開平4-2 58923号公報などに見られるように、一対の偏光板 とTN型液晶セルの間に、位相差フィルムを配置するこ とによって視野角を拡大しようとする方法が提案されて いる。上記特許公報で提案された位相差フィルムは、液 晶セルに対して、垂直な方向に位相差がほぼゼロのもの であり、真正面からはなんら光学的な作用を及ばさず、 傾けたときに位相差が発現し、液晶セルで発現する位相 差を補償しようというものである。 しかし、 これらの方 法によってもLCDの視野角はまだ不十分であり、更な 40 る改良が望まれている。特に、車載用や、CRTの代替 として考えた場合には、現状の視野角では全く対応でき ないのが現状である。

【0011】また、特開平4-366808号、特開平 4-366809号公報では、光学軸が傾いたカイラル ネマティック液晶を含む液晶セルを位相差フィルムとし て用いて視野角を改良しているが、2層液晶方式となり コストが高く、非常に重いものになっている。さらに特 開平5-80323号公報に、液晶セルに対して、光軸 が傾斜している位相差フィルムを用いる方法が提案され 50 ーを加えることを特徴とする薄膜の製造方法により、

ているが、一軸性のポリカーボネートを斜めにスライス して用いているため、大面積の位相差フィルムを、低コ ストで得難いという問題点があった。

【0012】さらに、特願平5-5823号明細書に光 異性化物質を用いて光軸が傾斜している位相差フィルム を用いる方法が記載されている。この方法によれば、広 い視野角特性を有し、軽量で、かつ低コストの液晶表示 素子が実現できる。しかし、この方法の欠点として該位 相差フィルムの熱・光に対する安定性が十分でないとい う問題点があった。

【0013】特開平5-215921号公報において は、一対の配向処理された基板に硬化時に液晶性を示す 棒状化合物を挟持した形態の複屈折板によりLCDの光 学補償をする案が提示されているが、この案では従来か ら提案されているいわゆるダブルセル型の補償板と何等 変わることがなく、大変なコストアップになり、事実上 大量生産には向かない。さらに棒状化合物を使用する限 りは、後に述べる光学的理由によりその複屈折板ではT N型LCDの全方位の視野角改善は不可能である。

【0014】また、特開平3-9326号、及び特開平 20 3-291601号公報においては、配向膜が設置され たフィルム状基板に高分子液晶を塗布することによりし CD用の光学補償板とする案が記載されているが、この 方法では分子を斜めに配向させることは不可能であるた め、やはりTN型LCDの全方位の視野角改善は不可能

【0015】そこで、本発明者は、特願平5-2365 39号明細書によりディスコティック液晶化合物を配向 膜により配向させると、その薄膜の光軸が斜めに傾斜 30 し、光学補償シートとして有用であることを示した。し かし、最近では、液晶表示素子は、自動車のダッシュボ ードの計器表示板やカーナビゲーション用液晶テレビと して用いられるようになってきており、益々高い熱的耐 久性が要求されている。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は熱的耐久性に優れた円盤状化合物よりなる薄膜の製造 方法を提供することであり、光学的異方性材料として有 用な耐熱性に優れる新規な薄膜、特にトリフェニレン残 基を含む傾斜した負の一軸性複屈折を示す薄膜の製造方 法を提供することにある。また、それによって得られた 高耐熱性の光学的異方性シートとそれを用いた液晶表示 装置を提供することにある。

[0017]

【課題を解決するための手段】本発明者は鋭意研究を重 ねた結果、

〔1〕 支持体上に形成された、光または熱エネルギー を加えることにより重合し得る置換基を有する円盤状化 合物を少なくとも1種含む薄膜に、光または熱エネルギ 〔2〕 支持体上に形成された、光または熱エネルギーを加えることにより重合し得る置換基を有する円盤状化合物を少なくとも1種含み、光学的異方性の分子配向を有する薄膜に、光または熱エネルギーを加えることを特徴とする薄膜の製造方法により、

〔3〕 光または熱エネルギーを加えることにより重合 し得る置換基を有する円盤状化合物を少なくとも1種の 含み、ディスコティックネマティック液晶相を形成した 薄膜に、光または熱エネルギーを加えることを特徴とす る薄膜の製造方法により、

[4] 下記一般式(1)で表され、反応性官能基Pをその放射状側鎖の末端に有する円盤状化合物を少なくとも一種含む薄膜を支持体上に形成せしめ、これに光または熱エネルギーを加えることを特徴とする薄膜の製造方法により、

一般式(1)

[0018]

【化5】

$$R_{n-k} - D - (L-P)_k$$

【0019】式中、Dは分子の中心にあり、合計n個の*20

* 置換基R及び置換基 (P-L) - を放射状に配する n官能の基を表す。k個のPは各々独立に、イソシアナート基、チオシアナート基、アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、メルカプト基、ホルミル基、アシル基、水酸基、カルボキシル基、スルホ基、ホスホリル基、ハロカルボニル基、ハロスルホニル基、ハロホスホリル基、アクリロイル基、メタアクリロイル基、クロトニル基、ビニルオキシ基、エポキシ基、アセチレン基、プロパギル基、アレニル基を表し、(n-k)個のRは10 各々独立に重合組成物の形成に寄与しない官能基を表し、Lは各々独立に、PとDを連結する基もしくは化学結合を表し、nは3から8の整数を表し、kは1からnの整数を表す。

〔5〕 少なくとも1種の、下記一般式(2)または一般式(3)または一般式(4)の化合物を含む薄膜を支持体上に形成せしめ、次いで光または熱エネルギーを加えることにより得られる薄膜の製造方法により、

一般式(2)

[0020]

【0021】式中、トリフェニレン環に結合する6つのベンゾイルオキシ基は互いに同じでも異なっていてもよいが、その内の少なくとも一つは置換基P1を有する。R¹¹、R¹²は各々独立に水素原子またはメチル基を表す。6つのR¹³は各々独立にアルコキシ基を表し、その内の少なくとも一つは上記置換基P1を含むアルコキシ※

【0021】式中、トリフェニレン環に結合する6つの ※基を表す。置換基P1のR¹⁴、R¹⁵、R¹⁶は各々独立に ベンゾイルオキシ基は互いに同じでも異なっていてもよ 30 水素原子またはアルキル基を表す。nは0または1を表 いが、その内の少なくとも一つは置換基P1を有する。 す。

一般式(3)

[0022]

【化7】

【0023】式中、トリフェニレン環に結合する6つのベンゾイルオキシ基は互いに同じでも異なっていてもよいが、その内の少なくとも一つは置換基P2を有する。 R²¹、R²²は各々独立に水衆原子またはメチル基を表す。6つのR²³は各々独立にアルコキシ基を表し、その内の少なくとも一つは上記置換基P2を含むアルコキシ★ ★基を表す。置換基P2のR²⁴、R²⁵、R²⁶は各々独立に 水素原子またはアルキル基を表す。

一般式(4)

[0024]

【化8】

【0025】式中、トリフェニレン環に結合する6つの いが、その内の少なくとも一つは置換基P3を有する。 R31、R32は各々独立に水素原子またはメチル基を表 す。6つのR33は各々独立にアルコキシ基を表し、その 内の少なくとも一つは上記置換基P3を含むアルコキシ 基を表す。置換基P3のR34、R35、R36は各々独立に 水素原子またはアルキル基を表す。

〔6〕 支持体が、該化合物の配向を促進する、または 該化合物の配向を促進する配向膜が支持体上に形成され ていることを特徴とする前記〔1〕, 〔2〕, 〔3〕, 〔4〕または〔5〕に記載の薄膜の製造方法により、 〔7〕 前記〔1〕,〔2〕,〔3〕,〔4〕または 〔5〕に記載の化合物を含む薄膜を、電場あるいは磁場 により配向せしめる工程を有する薄膜の製造方法によ り、

〔8〕 前記〔1〕,〔2〕,〔3〕,〔4〕または 〔5〕に記載の薄膜の製造方法によって得られた薄膜が 光学的に一軸性を示すことを特徴とする光学的異方性シ ートにより、

〔9〕 前記〔8〕に記載の光学的異方性シートを用い た液晶表示装置により、本発明が達成されることを見い 30 出した。

【0026】以下に、本発明を詳しく説明する。円盤状 化合物は、構造的特徴からの総称であるが、物性的に は、自己配向性を有するいわゆるディスコティック液晶 性化合物と非液晶性化合物に分類することができる。但 し、両方の物性を構造から分類することは困難である。 円盤状化合物でかつディスコティック液晶化合物として 代表的なものは例えば、C. Destradeらの研究 報告、Mol. Cryst. Liq. Cryst. 71 ン誘導体、トリフェニレン誘導体、トルキセン誘導体、 フタロシアニン誘導体や、B. Kohneらの研究報 告、Angew. Chem. 96巻、70頁(1984 年)に記載されたシクロヘキサン誘導体及びJ.M.L ehnらの研究報告、J. Chem. Soc. Che m. Commun., 1794頁(1985年)、J. Zhangらの研究報告、J. Am. Chem. So c. 116巻、2655頁(1994年)に記載されて いるアザクラウン系やフェニルアセチレン系マクロサイ

* し、直鎖のアルキル基やアルコキシ基、置換ベンゾイル ベンゾイルオキシ基は互いに同じでも異なっていてもよ 10 オキシ基等がその側鎖として放射状に置換された構造で ある。

> 【0027】この他、日本化学会編 化学総説 第22 巻、液晶の化学 135頁(1994年)に記載されて いる有機金属錯体のディスコティック液晶が挙げられ る。これらは、分子の中心に金属原子を配し、その配位 子が同一平面上に金属を囲むように位置することによっ てディスコティック液晶性挙動を示すと考えられる。 【0028】一方、円盤状化合物であるが、非液晶性化 合物の例としては、日本化学会第69春季年会講演予稿 集II 3A111, 3A112, 3A113, 3A11 20 4に記載されるπ電子共役系分子、1G241, 1G2 42、1G243に記載のシクロファン分子などが挙げ られる。

【0029】本発明者は、これらの円盤状化合物に関し て、その液晶化合物の配向状態と光学特性の対応を詳細 に研究し、液晶セルの全ての視野角からの表示品位を最 適に改善するためには、光学的に一軸配向したディスコ ティック液晶分子の傾斜角分布を液晶セルの特性に適応 するように制御することが必要であることがわかった。 【0030】ディスコティック液晶相は、一般に円板状 分子の中心コアが分子間力で柱状に積み重なった柱状相 (columnar phase)と、円板状分子が乱 雑に凝集したディスコティックネマティック相と、カイ ラルディスコティックネマティック相に大別できること が知られている。しかし、W. H. de jeu著のP hysical properties of liq uid crystalline materials (1980 by Gordon and Breac h. Science Publishers) に記載さ 巻、111頁(1981年)に記載されている、ベンゼ 40 れているように、柱状相はしばしば見出されるが、ディ スコティックネマティック相は稀にしか見出されていな 11.

【0031】また、本発明のトリフェニレン系ディスコ ティック液晶が負の複屈折を有することは、B. Mou reyらの研究報告 [Mol. Cryst. Liq. C ryst.,84巻,193頁(1982年))で明か にされているが、実際にこの性質を光学補償シートとし て応用するためには、片面支持体上でその薄膜を構成す る分子全体が室温状態で統計的に一方向に並んだ状態を クルが挙げられ、一般的にこれらを分子の中心の母核と*50 実現することが必要である。一般的に、ディスコティッ

ク液晶は従来の棒状分子からなる液晶と同様に、微視的 には特定の方向性をもった配向領域(ドメイン)で構成 され、巨視的には光学的異方性を示さず光散乱性のいわ ゆるマルチドメイン相を形成するという性質があるた め、多くの場合にその薄膜は光学補償シートに利用でき るほどの好ましい光学的特性を示さない。

【0032】この点に関して、種々のディスコティック 液晶のうち、ディスコティックネマティック液晶相また は一軸性の柱状相を形成する性質を有する液晶として ニルアセチレン系マクロサイクルが挙げられるが、なか でもトリフェニレン誘導体は、合成も容易で、光学素子 として利用する上で有利なモノドメイン性のディスコテ ィックネマティック相を形成し易い。

【0033】トリフェニレン誘導体とは、一般的には、 一般式(2)、一般式(3)や一般式(4)に示す様に ベンゼン環の周囲にさらに3つのベンゼン環が放射状に **縮合した構造を指し、報告されている液晶化合物の中で** は、アルコキシ基、アルカノイルオキシ基、ベンゾイル オキシ基が、2,3,6,7,10,11-位に置換し 20 た化合物がほとんどである。そしてこのトリフェニレン 誘導体の特徴は、他のディスコティック液晶に比べてモ ノドメイン性のディスコティックネマティック相を形成 しやすいことである。光学的に異方性であるためには、 統計的に光軸がある方向に傾いている必要があり、その ためには液晶の一般的性質とも言えるマルチドメインの 形成を抑制してモノドメイン性の液晶相の形成が必要で ある。従って、モノドメイン性のディスコティックネマ ティック相を形成しやすいトリフェニレン誘導体は、上 記の理由で光学異方素子としての可能性が相対的に大き な化合物群であると考えられる。

【0034】特願平5-295501号明細書に開示し たように、このディスコティック液晶はポリイミドなど 種々の配向膜上に塗布し、液晶化温度以上に加熱するこ とにより容易に配向し、また、その状態で急冷すること により、その配向状態を維持したまま、ガラス状態で安 定に存在する。しかも、その状態での屈折率異方性の測 定から、ディスコティック液晶分子が配向膜のラビング 方向に一様に傾斜したように配向していることが推察さ れた。棒状の液晶分子では、液晶セルのような2枚の配 40 向膜間の各界面でチルト角が誘起された状態で一方向に 配向させることができるが、ディスコティック液晶では 唯一枚の配向膜上で同様のチルト角が誘起される。さら に特願平6-70591号に開示したように、そのディ スコティック液晶を主成分とし、別の有機化合物を混合 することでそのチルト角を制御できることは大きな特徴 である。従って、そのようにして形成したディスコティ ック液晶薄膜は、光軸が傾斜し負の複屈折性を明瞭に示 す光学的異方性シートであり、液晶表示素子用位相差膜 として有用であることも明らかにした。

12

【0035】本発明の光または熱エネルギーを加えるこ とにより重合し得る置換基としては、例えばS.R.サ ンドラーおよびW. カロー (S. R. Sandler. W. Karo) 著、オーガニック ファンクショナル グループ プレパレーションズ (Organic Fu nctional Group Preparatio ns) 第1巻および第2巻 (アカデミックプレス社、ニ ューヨーク、ロンドン1968年刊)に記載の置換基を 挙げることができる。それらのうち好ましくは、多重結 は、トルキセン誘導体、トリフェニレン誘導体及びフェ 10 合、オキシラン、アジリジンであり、さらに好ましくは R. A. M. Hikmetらの研究報告[Macrom olecules, 25巻, 4194頁(1992 年)〕及び[Polymer, 34巻, 8号, 1736 頁(1993年)〕、D. J. Broerらの研究報告 (Macromolecules, 26巻, 1244頁 (1993年)〕に記載されているように、二重結合す なわちアクリル基、ビニルエーテル基およびエポキシ基 である。

> 【0036】本発明の前記〔4〕の一般式(1)に記載 した、重合反応に寄与する反応性官能基Pと中心核Dを 連結するしは、一般に化学結合やオキシ基より、重合に より生じる体積歪みを緩和しやすい官能基、例えばアル キレン基、アルキレンオキシ基、アルキレンチオ基、ア ルキレンアミノ基、オリゴエチレンオキシ基などが好ま しい。実際に、シンナモイル基を光重合性基としてトリ フェニレン核に連結した液晶性化合物は、紫外光照射に よる重合過程で、照射前の配向状態が著しく損なわれる ことが判っている。

【0037】一方、重合組成物の形成に寄与しない置換 30 基Rは、重合反応に結果的に関与しなかった基を意味す るものであり、従って、置換基(L-P)の構造も含ん でよいし、その類似の構造すなわち一般的に重合反応に 寄与できないハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、アル コキシ基などが置換あるいは無置換のアルキル基、アリ ール基、アラルキル基、アルキルチオ基、アリールチオ 基、アリールアミノ基、アルキルアミノ基、アルコキシ 基、アリールオキシ基、ベンゾイルオキシ基が挙げられ る。

【0038】しかし、我々の検討によれば、温和な条件 で重合反応が進行するという点で、重合反応に寄与でき る基が多いほど高い耐久性が得られており、好ましい。 また、全ての側鎖にアクリロイル基をもつトリフェニレ ン環化合物で、十分な重合反応が進行したのちの重合組 成物中にかなりのアクリロイル基が残存していることが 観察された例もあり、必ずしも全ての反応性基が重合に 関与していないことが示唆される。

【0039】以下に、一般式(1)で表される本発明の 化合物の具体例を示すが、これによって本発明が限定さ れることはない。

50 [0040]

13

ROCOCH₂ CH₂CO₂R
ROCOCH₂ CH₂CO₂R
ROCOCH₂ NH N CH₂CO₂R
ROCOCH₂ CH₂CO₂R

【0041】 【化10】

DLC-NO.

R

10

DLC-1 -C2H4OCOCH=CH2

DLC-2 —C4H8OCOCH=CH2

DLC-3 -C₆H₁₂OCOCH=CH₂

DLC-4 -C9H18OCOCH=CH2

20

DLC-5 -C2H4OC≡CH

DLC-6 -C4H8OCH2C≡CH

DLC-7 -C₆H₁₂OCH=CH₂

DLC-8 - C₉H₁₈OCH=CH₂

DLC-9 -- C₂H₄OCH₂CH₂NH₂

DLC-10 -C4H8SO3H

DLC-11 --- C₆H₁₂OCH₂CH-CH₂

DLC-12 -C₉H₁₈OCH₂CH-CH₂ 40

DLC-NO.

R

ÇH₃

DLC-13

-C2H4OCOC=CH2

DLC-14

-C4H8OCOCH=CH2

DLC-15

-C6H12OCOCH=CH2

DLC-16

-C9H18OCOCH=CHCH3

DLC-17

-C2H4OCH≈CH2

DLC-18

-C4H8OCH=CH2

DLC-19

 $-C_6H_{12}OCONHC_2H_4NCS$

DLC-20

-C9H18OCH=CH2

DLC-21

-C2H4SC2H4SH

DLC-22

-C4H8CHO

DLC-23

-C6H12OCH2CH-CH2

DLC-24

- C9H18OCH2CH-CH2

【0042】 【化11】

20

DLC-NO.

R

DLC-46 -C4H9OCOCH-CH2

DLC-47 — C₆H₁₂OCOCH=CH₂

DLC-48 -c9H18OCDCH=CH2

DLC-49 -C2H4OCH=CH2

DLC-50 -C₆H₁₂OCH₂CH₂

DLC-51 -C9H₁₈OCH=CH₂ 30

DLC-52 —c₂H₄ocH₂CH-CH₂

DLC-53 -- C₄H₈OCH₂CH-CH₂

DLC-54 —C₆H₁₂OCH₂CH-CH₂

22 n-C4H110-**DLC-55**

CONCOH12NHCO CONHC6H12NCO **DLC-56** CONC₆H₁₂NHCO --CONHC₆H₁₂NCO CONHC₆H₁₂NCO CONC8H12NHCO

QC₅H₁₁•n **DLC-57** n-C₅H₁₁O OC₆H₁₂OH n-C₅H₁₁O ′ OC6H12OH ÒC₅H₁₁-n

OC6H12OC2H5 **DLC-58** Ü CH2=CHCOC6H12O OC6H12OC2H5 O || CH₂=CHCOC₆H₁₂O OCeH12OC2H3 OC6H12OC2H5

[0046]

; F

*【化15】

[0047]

24

DLC-NO. R DLC-59 -C2H4OCOCHECH2 **DLC-60** -C4H8OCOCH=CH2 DLC-61 -C6H12OCOCH=CH2 DLC-62 $-C_9H_{18}OH$ -C2H4OCH=CH2 DLC-63 DLC-64 $-C_4H_8CO_2H$ DLC-65 -C6H12OCH2CH2 -C9H1BOCH=CH2 **DLC-66** DLC-67 -c₂H4OCH2CH-CH2 -C₄H8OCH2CH-CH2 **DLC-68** -C4H12OCH2C≡CH DLC-69 - C₉H₁₈OCH₂CH-CH₂ **DLC-70**

*【化16】

26

DLC-75 -c₂H₄OCH=CH₂

DLC-76 —C4H8OCH=CH2

DLC-77 -C6H12OCONHC4H4NCS

DLC-78 -C3H18OCH2CH2

DLC-79 -C2H4SC2H4SH

DLC-80 -C4H8CHO

DLC-81 -C6H12OCH2CH-CH2

DLC-82 -C₉H₁₈OCH₂CH-CH₂

【0048】 * * 【化17】

DLC-NO. **DLC-83** -oc2H4OCoc≈CH2 DLC-84 -OC5H10OCOCH=CH2 DLC-85 -NHCeH12OCOCH=CH2 **DLC-86** -OC₈H₁₆OCOCH=CHCH₃ -NHC2H4OCH=CH2 **DLC-87** DLC-88 -OC3H6OCH=CH2 **DLC-89** -OC6H12OCONHC2H4NCO C₂H₅ -OC2H4CHC3H6OCH=CH2 DLC-90 DLC-91 -SC2H4SC2H4SH **DLC-92** -SC4H8CHO DLC-93 **DLC-94**

【0049】また、以下に、一般式(1)で表される本 発明の化合物の番号(DLC-No.)と混合して用い られる化合物の構造例を示す。

*【0050】 【化18】

29 30 DLC-NO. 混合物の構造 DLC-9 O2CC2H4 DLC-11 **DLC-19** C2H5C(C2H4OC2O4OH)3 **DLC-22** DLC-28 $C_2H_5C(C_2H_4OC_2O_4OCH-CH_2)_3$ **DLC-55** OCNC4H8-CHCO2C4H8NCO NCO **DLC-56**

【0051】本発明の前記〔5〕の一般式(2)、一般 30*イソプロピル、n-ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプ 式(3)及び一般式(4)で表される化合物は、そのよ うな重合性の置換基をその側鎖に少なくとも一つ有し、 その中心にトリフェニレン系炭素骨格構造を有するもの である。その薄膜が、光学的異方性材料として好ましい 特性をもっており、さらに光あるいは熱による重合によ り得られる薄膜は重合前の配向が維持されるため、光学 特性と耐熱性を両立できるものと考えられる。

【0052】以下に、一般式(2)について、詳細に説 明する。R11、R12は、各々独立に水素原子またはメチ 結合基を表す。その置換基R14、R15は、各々独立に水 素原子、アルキル基 (例えばメチル、エチル、n-プロ ピル、イソプロピル、nーブチル、ペンチル、ヘキシ ル、ヘプチル、オクチル、ノニルが挙げられ、メチル、 エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチル が好ましい。)を表し、R14がメチル基でR15が水素原 子、またはR14、R15が共に水素原子の組み合わせが好 ましい。

【0053】置換基R16は水素原子、置換または無置換 のアルキル基(例えばメチル、エチル、n-プロピル、*50 但し、末端置換基P1が直接芳香環に結合してもよい。

チル、オクチル、ノニル、2-クロロエチル、3-メト キシエチル、メトキシエトキシエチルが挙げられ、メチ ル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメ チルが好ましい。)を表し、水素原子、低級アルキル基 が好ましく、さらに水素原子が好ましい。

【0054】式中、トリフェニレン環に結合する6つの ベンゾイルオキシ基は互いに同じでも異なっていてもよ いが、その内の少なくとも一つは置換基P1を有する。 6つのR13は各々独立にアルコキシ基(例えばエトキ ル基を表す。nが0の時は、置換基P1は不飽和の二重 40 シ、プロポキシ、ブトキシ、ペントキシ、ヘキシルオキ シ、ヘプチルオキシ)、置換アルコキシ基(例えば、エ チレンオキシエトキシ)を表す。

> 【0055】6つのR13のうち少なくとも一つは末端置 換基P1が置換して成るアルコキシ基であるが、P1を 連結する基は、アルキレンオキシ基(例えばエチレンオ キシ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチレン オキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシ)、置換 アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキシエトキシ) を表す。置換基P1を有する側鎖は多いほど好ましい。

【0056】nが1の時は、R¹³の末端置換基P1はい わゆるビニルエーテル基を表す、その置換基P1の置換 基R14、R15は、各々独立に水素原子、アルキル基(例 えばメチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、n ーブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、 ノニルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル 基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、R 14がメチル基でR15が水素原子、またはR14、R15が共 に水素原子の組み合わせが好ましい。

【0057】置換基R16は水素原子、置換または無置換 10 のアルキル基 (例えばメチル、エチル、n-プロピル、 イソプロピル、nーブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプ チル、オクチル、ノニル、2-クロロエチル、3-メト キシエチル、メトキシエトキシエチルが挙げられ、メチ ル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメ チルが好ましい。)を表し、水素原子、低級アルキル基 が好ましく、さらに水素原子が好ましい。従って、置換 基P1としては、一般には重合活性の高い官能基である 無置換のビニルオキシ基が好ましく用いられる。

【0058】その末端置換基P1が置換して成るアルコ 20 れることはない。 キシ残基は、アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキ シ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチレンオ キシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシ)、アルキ

レンオキシ置換アルコキシ基(例えばエチレンオキシエ トキシ) を表す。

【0059】式中、トリフェニレン環に結合する6つの ベンゾイルオキシ基は互いに同じでも異なっていてもよ いが、その内の少なくとも一つは置換基P1を有する。 6つのR13は各々独立にアルコキシ基(例えばエトキ シ、プロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシル オキシ、ヘプチルオキシ)、置換アルコキシ基(例え ば、エチレンオキシエトキシ)を表す。

【0060】6つのR¹³のうち少なくとも一つは末端置 換基P1が置換して成るアルコキシ基であるが、P1を 連結する基は、アルキレンオキシ基 (例えばエチレンオ キシ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチレン オキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシ)、置換 アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキシエトキシ) を表す。置換基P1を有する側鎖は多いほど好ましい。 但し、末端置換基P1が直接芳香環に結合してもよい。 【0061】以下に、一般式(2)で表される本発明の 化合物の具体例を示すが、これによって本発明が限定さ

[0062]

【化19】

【0063】 【化20】

TP-11 $R = -\ddot{C} - CH_2)_2 - CH = CH_2$ $H_3C - CH_3$

【0064】 【化21】

TP-12
$$R = -\ddot{C} - (CH_2)_3 CH = CH_2$$

TP-13
$$R = -\ddot{C} - O(CH_2)_4 - C = CH_2$$

TP-14
$$R = -\ddot{c} - O(CH_2)_5 - CH = CH_2$$

TP-15
$$R = -\ddot{C} - O$$
 (CH₂) ₆-CH=CH₂

TP-16
$$R = -\ddot{C} - O(CH_2)_{6} - CH = CH_2$$
 $H_3C CH_2$

TP-18
$$R = -\ddot{C} - C(CH_2)_3OCH_2-CH = CH_2$$

30

20

36

37

TP-22
$$R = -\ddot{C} - (CH_2)_3OCH_2-CH = CH_2$$

TP-23
$$R = -\ddot{C} - \sqrt{-} - O(C_2H_4O)_2CH_2CH = CH_2$$

TP-24 R =
$$-\ddot{\ddot{c}}$$
 $-O(C_2H_4O)_2CH_2CH = CH_2$

TP-25
$$H = -\ddot{C} - (C_2H_4O)_3CH_2CH = CH_2$$

* * [{£22}]

[0065]

TP-27
$$R = -\ddot{C} - (CH_2)_3 - OCH = CH_2$$

TP-28
$$R = -\ddot{c} - \sqrt{-} - \alpha (CH_2)_4 - OCH = CH_2$$

TP-29
$$R = -\ddot{C} - (CH_2)_{5}$$
-OCH = CH_2

TP-30
$$R = -\ddot{c} - Q(CH_2)$$
 = OCH = CH_2

TP-33
$$R = -\ddot{C} - (CH_2)_{e^-}OCH = CHCH_2$$

TP-35
$$R = -\ddot{C} - O(CH_2)_{6}CH = CHC_2H_6$$

【0066】 【化23】

[0067] 【化24】

TP-37
$$R = -\ddot{C}$$
 $O(CH_2)$ $_{8}$ OCH $= CH_2$

TP-38
$$R = -\ddot{C} - O(CH_2)_4-OCH = CH_2$$
 H_3C

TP-41
$$H = -\ddot{C} - CH_2$$
 $\rightarrow CH_2$ $\rightarrow CH_2$ $\rightarrow CH_2$

TP-42
$$R = -\ddot{C} - QCH_2)_{6}$$
-OCH = CH_2

TP-44 R =
$$-\ddot{c}$$
 C $CH_2)_{6}$ OCH = CHC_2H_5 H_3C

42

í

TP-48 R =
$$-\ddot{C}$$
 $-O(C_2H_4O)_2C_3H_6OCH = CH_2$

TP-49
$$R = -\ddot{C} - Q(C_2H_4O)_2OCH = CH_2$$

TP-50
$$R = -\ddot{C} - (C_2H_4O)_3OCH = CH_2$$

【0068】次に、一般式(3)について、詳細に説明 基を表す。R23の末端置換基P2はいわゆるアクリル基 を表す。その置換基P2の置換基R24、R25は、各々独 立に水素原子、アルキル基(例えばメチル、エチル、n ープロピル、イソプロピル、n-ブチル、ペンチル、ヘ キシル、ヘプチル、オクチル、ノニルが挙げられ、メチ ル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメ チルが好ましい。)を表し、R24がメチルでR25が水素 原子、またはR24、R25が共に水素原子の組み合わせが 好ましい。

のアルキル基(例えばメチル、エチル、n-プロピル、 イソプロピル、nーブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプ チル、オクチル、ノニル、2-クロロエチル、3-メト キシエチル、メトキシエトキシエチルが挙げられ、メチ ル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメ チルが好ましい。)を表し、水素原子が好ましい。従っ て、置換基P2としては、一般には無置換のアクリルオ キシ基、メタクリルオキシ基、クロトニルオキシなどの 重合活性の高い官能基が好ましく用いられる。

*【0070】式中、トリフェニレン環に結合する6つの する。R²¹、R²²は、各々独立に水素原子またはメチル 20 ベンゾイルオキシ基は互いに同じでも異なっていてもよ いが、その内の少なくとも一つは置換基P2を有する。 6つのR23は各々独立にアルコキシ基(例えばエトキ シ、プロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシル オキシ、ヘプチルオキシ)、置換アルコキシ基(例え ば、エチレンオキシエトキシ)を表す。

44

【007.1】6つのR23のうち少なくとも一つは末端置 換基P2が置換して成るアルコキシ基であるが、P2を 連結する基は、アルキレンオキシ基 (例えばエチレンオ キシ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチレン 【0069】置換基R26は水素原子、置換または無置換 30 オキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシ)、置換 アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキシエトキシ) を表す。 置換基P2を有する側鎖は多いほど好ましい。 但し、末端置換基P2が直接芳香環に結合してもよい。 【0072】以下に、一般式(3)で表される本発明の 化合物の具体例を示すが、これによって本発明が限定さ れることはない。

> [0073] 【化25】

45

TP-53
$$R = -\ddot{C} - \sqrt{-} O(CH_2)_4 - OCCH = CH_2$$

TP-60 R =
$$-\ddot{c}$$
 $-\alpha$ (CH₂) ₆-O CCH=CHC₂H₁

[0074]

48 Hac CH3

[0075]

* *【化27】

9
TP-71

$$R = -\ddot{C}$$
 $Q(CH_2)_2 \cdot QCCH^2 \cdot CHC_3H_7 \cdot n$

TP-72

 $R = -\ddot{C}$
 $Q(CH_2)_3 \cdot QC_2H_4 \cdot Q \cdot CCH^2 \cdot CH_2$

TP-73

 $Q(C_2H_4Q)_2 \cdot QCCH^2 \cdot CH_2 \cdot CH_2$

TP-74

 $Q(C_2H_4Q)_2 \cdot QCCH^2 \cdot CH_2 \cdot CH_2$

TP-75

 $Q(C_2H_4Q)_2 \cdot QCCH^2 \cdot CH_2 \cdot CH_3$

TP-76

 $Q(CH_2)_4 \cdot Q(CH_2)_4 \cdot QCCH^2 \cdot CH_2 \cdot CH_3$

TP-77

 $Q(CH_2)_4 \cdot Q(CH_2)_5 \cdot QCCH^2 \cdot CH_2 \cdot CH_3$

TP-78

 $Q(CH_2)_5 \cdot QCCH^2 \cdot CH_2 \cdot CH_3$

TP-79

 $Q(CH_2)_7 \cdot QCCH^2 \cdot CCH^2 \cdot CH_3$

TP-80

 $Q(CH_2)_7 \cdot QCCH^2 \cdot CCH^2 \cdot CH_3$

【0076】次に、一般式(4)について、詳細に説明 する。R31、R32は、各々独立に水素原子またはメチル 基を表す。その置換基P3の置換基R34、R35は、各々 独立に水素原子、アルキル基(例えばメチル、エチル、 nープロピル、イソプロピル、nーブチル、ペンチル、 ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニルが挙げられ、メ チル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらに メチルが好ましい。)を表し、R34、R35がともに水素 原子が好ましい。

J

【0077】置換基R36は水素原子、置換または無置換 のアルキル基(例えばメチル、エチル、n-プロピル、 イソプロピル、n-ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプ*50

*チル、オクチル、ノニル、2-クロロエチル、3-メト キシエチル、メトキシエトキシエチルが挙げられ、メチ 基を表す。R33の末端置換基P3はいわゆるオキシラン 40 ル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメ チルが好ましい。)を表し、水素原子またはメチル、エ チル、n-プロピルなどの低級アルキル基が好ましい。 【0078】式中、トリフェニレン環に結合する6つの ベンゾイルオキシ基は互いに同じでも異なっていてもよ いが、その内の少なくとも一つは置換基P3を有する。 6つのR23は各々独立にアルコキシ基(例えばエトキ シ、プロポキシ、ブトキシ、ペンチルオキシ、ヘキシル オキシ、ヘプチルオキシ)、置換アルコキシ基(例え ば、エチレンオキシエトキシ)を表す。

【0079】6つのR23のうち少なくとも一つは末端置

20

52

機基P3が置換して成るアルコキシ基であるが、P3を連結する基は、アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキシ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチレンオキシ、ヘキシレンオキシ、ヘアチレンオキシ)、置換アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキシエトキシ)を表す。置機基P3を有する側鎖は多いほど好ましい。但し、末端置換基P3が直接芳香環に結合してもよい。【0080】以下に、一般式(4)で表される本発明の化合物の具体例を示すが、これによって本発明が限定されることはない。

[0081]

【化28】

TP-83
$$R = -\ddot{C} - CH_2 + CH_- CH_2$$

TP-84
$$R = -\ddot{C} - (CH_2)_5 - CH - CH_2$$

TP-88
$$R = -\ddot{c} - (CH_2)_{e}-CH_{CHCH_3}$$

【化29】

[0082]

TP-91 R =
$$-\ddot{c}$$
 $O(CH_2)_2$ CH $O(CH_2)_3$ $O(CH_2)_4$ O

TP-98
$$R = -\ddot{C} - CH_2)_3OCH_2-CH-CH_2$$

TP-100 R =
$$-\ddot{C}$$
 $O(CH_2)_6$ CH CH_2

[0083]

* *【化30】

【0084】本発明の液晶性化合物は単独で用いられるだけでなく、前記〔3〕、〔4〕、〔5〕に記載した組成物として、すなわち混合物としても有用な性質を発揮させうる。本発明における我々の目的は、有用な円盤状化合物の配向を維持することによる耐熱性の付与にあるが、より具体的な目的の一つは、本発明の液晶性化合物をモノドメイン性の光学的に一軸の配向状態をとらせることにより、光学的に有意な機能を発現させ、それを光学機能素子として提供することにある。

【0085】しかし、製造段階まで含め光学機能素子に対する様々な要求を、単独の液晶で全て満足することは、必ずしも容易ではない。例えば、ある特定の好ましい液晶相をとる相転移温度が高すぎて用いられる支持体の種類が限られたり、その液晶相が熱的に不安定であり耐久性が不満足であったり、光学軸の傾斜角が好ましい角度でなく最良の光学特性が得られなかったりする場合がある。そのような際に、我々は本発明の液晶性化合物、冒頭にも述べたように、似た構造にあるその他の円盤状液晶化合物、また円盤状化合物に限らず、重合性基を有する棒状ネマティック液晶性化合物あるいはコレステリック液晶性化合物を混合することによってその物性を調節できることを見出した。

【0086】混合する化合物は、液晶性もしくは非液晶 性の高分子化合物だけでなく、種々の低分子化合物も用*

20*いられる。高分子化合物としては例えば、ポリメチルメタアクリレート、アクリル酸・メタクリル酸共重合体、スチレン・無水マレイミド共重合体、ポリビニルアルコール、Nーメチロールアクリルアミド、スチレン、ビニルトルエン共重合体、クロロスルホン化ポリエチレン、ニトロセルロース、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリオレフィン、ポリエステル、ポリイミド、酢酸ビニル・塩化ビニル共重合体、エチレン・酢酸ビニル共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、シリレート系ポリマーや種々の液晶ポリマー等が挙げられる。

)【0087】また、低分子化合物としては、重合性基を有する上記の高分子物質を形成するに用いられたモノマーが挙げられるが、P1、P2、P3を有し、本発明に含まれないトリフェニレン化合物及びP1、P2、P3を同一分子内に2つ以上有する化合物(例えばエチレングリコールー1,4ージグリシジルエーテルや市販の紫外線硬化樹脂モノマー)がより好ましく用いられる。

【0088】本発明の化合物を混合することも好ましいが、以下に本発明以外で混合系に好ましく用いられる化合物の例を挙げる。

[0089]

【化31】

58

B:

$$RO$$
 RO
 RO
 $R = -O(CH_2)_T OCH = CH_2$

C:
$$RO \longrightarrow OR$$

$$R = -C \longrightarrow OC_0H_{11}-R$$

$$OC_0H_{11}-R$$

D:
$$RO \longrightarrow OR$$

$$RO \longrightarrow OR$$

$$RO \longrightarrow OC_3H_4CH-CH_2$$

E: CH2-CHCH2OC2H4OCH2CH-CH2

【0090】一般式(2)、一般式(3)あるいは一般式(4)で表される化合物と上記の化合物との組成物における混合比は、好ましくは一般式(2)、一般式(3)あるいは一般式(4)で表される化合物の含有量として重量比50%以上、100%未満であり、さらに好ましくは60%以上、100%未満である。

【0091】本発明の該ディスコティック液晶を用いて 構成される光学異方性材料は、ディスコティック液晶の みで構成されていても良いが、一般的には、支持体上に 所望の光学異方性を発現した液晶層が少なくとも一層設 けられたもので、用途に応じて液晶層の上下もしくは液 晶層間に保護膜もしくは支持体が存在してよい。

【0092】支持体素材は光透過率が良好であることに 40 加えて、光学的等方性に近いことが望ましい。従って、ガラスやゼオネックス(日本ゼオン)、ARTON(日本合成ゴム)、フジタック(富士フィルム)などの商品名で売られている固有複屈折値が小さい素材から形成された支持体が好ましい。しかし、ボリカーボネート、ポリアクリレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン等の固有複屈折値が大きな素材であっても、製膜時に分子配向を制御することによって光学的に等方的な支持体を形成することも可能であり、それらも好適に利用される。 *50

*【0093】保護膜用素材としては、例えば、ボリメチルメタアクリレート、アクリル酸・メタクリル酸共重合 体、スチレン・無水マレイミド共重合体、ポリビニルアルコール、Nーメチロールアクリルアミド、スチレン・ビニルトルエン共重合体、クロロスルホン化ポリエチレン、ニトロセルロース、ボリ塩化ビニル、塩素化ポリオレフィン、ポリエステル、ポリイミド、酢酸ビニル・塩化ビニル共重合体、エチレン・酢酸ビニル共重合体、ボリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート等の高分子物質;及びシランカップリング剤などの有機物質を挙げることができる。また、ωートリコサン酸、ジオクタデシルジメチルアンモニウムクロライド及びステアリン酸メチルなどのラングミュア・ブロジェット法(LB法)により形成される累積膜も用いることができる。【0094】また、予め支持体上に設けられた保護膜

が、配向膜として液晶層形成時の分子配向にしばしば大きな影響を与えることは、棒状液晶の場合にはよく知られた事実であり、無機または有機の配向膜としてほとんど必ず用いられている。これは、本発明でも好ましく用いられる技術の一つであり、金属斜方蒸着膜としてはSiO斜方蒸着膜が、また有機配向膜としてはラビングされたボリイミド膜が代表的なものであるが、その他ラビ*50ングした変性ボバールやラビングしたシリル化剤で処理

したガラス基板またはラビングしたゼラチン膜などが用いられる。しかし、ラビングする代わりにポリビニルアルコールの薄膜を4~5倍に延伸したり、特別に上記の保護膜を設けないで直接ガラス基板をラビングするなどの方法も用いることができる。

【0095】基板上に塗設されたディスコティック液晶を斜めに配向させる上記以外の方法として、磁場配向や電場配向がある。この方法においてはディスコティック液晶を基板に塗設後、所望の角度に磁場あるいは電場をかけるゾーンが必要であるが、そのゾーン自体をディス 10コティックネマティック相が形成される温度に調整しておく必要がある。

【0096】本発明の光学異方性材料を構成する該液晶層は、蒸着法やスピンコート、ディップコート、エクストルージョンコートなどの塗布法により支持体上に薄膜として形成できる。薄膜の膜厚は、ディスコティック液晶層の複屈折値との積が液晶セルのレターデーションに等しくなるように設定されるもので、一義的に決められないが、0.1から10μmの範囲が好ましく、1から3μmがより好ましい。

【0097】従って、少なくとも片方の界面が気相と接した状態即ち一般的な塗布法により適当な支持体上に該液晶薄膜を形成し、乾燥後、液晶相形成温度範囲内の温度で、ディスコティックネマティック相または一軸性の柱状相を形成させつつ一定時間熱処理し、そのまま続いて熱重合させるかまたは光架橋重合させて後冷却することによって所望の光学特性をもち、かつ熱的耐久性の高い光学異方性材料を得ることができる。

【0098】本発明で用いられる重合の過程は、一般に、液晶が好ましい光学異方性を示す、すなわち配向膜 30上で加熱によりモノドメインの一軸配向の状態になってから行われる。エボキシ基の場合は、紫外線によるカチオン型の重合も可能であるが、短時間での配向後、さらに数十度昇温し、熱重合によって固定することができる。従って、モノドメイン配向が必要ならば、ディスコティックネマッティック相形成温度範囲の高い方に設定される。しかし、紫外線による光重合開始剤を用いるラジカル重合やカチオン重合は一般に極めて重合速度が大きく、製造工程では生産性の点で好ましい。

【0099】本発明における光重合開始剤としては、米 40 国特許第2,367,661号、同第2,367,67 0号各明細書に記載されているαーカルボニル化合物、米国特許第2,448,828号明細書に記載されているアシロインエーテル、米国特許第2,722,512号明細書に記載されているαー炭化水素で置換された芳香族アシロイン化合物、米国特許第3,046,127号、同第2,951,758号明細書に記載されている多核キノン化合物、米国特許第3,549,367号明細書に記載されているトリアリールイミダゾールダイマー/p-アミノフェニルケトンの組み合わせ、特開昭6 50

0-105667号、米国特許第4,239,850号 明細書に記載されているアクリジン及びフェナジン化合 物、米国特許第4,212,970号明細書に記載され ているオキサジアゾール化合物等が挙げられる。本発明 の組成物中のこれらの光重合開始剤系の含有濃度は通常 わずかなものであり、また不適当に多い場合には有効光 線の遮断等好ましくない結果を生じる。本発明における 光重合開始削系の量は、溶媒を除いた塗布組成物の0. 01%から20%の範囲で十分であり、更に好ましくは 0.5%から5%で良好な結果を得る。更に本発明で は、必要により、種々の有機アミン化合物を併用するこ とができ、それによってその効果を増大せしめることが できる。これらの有機アミン化合物としては、例えばト リエタノールアミン、ジエタノールアニリン、pージメ チルアミノ安息香酸エチルエステル、ミヒラーケトンが 挙げられる。有機アミン化合物の添加量は全光重合開始 剤量の50~200%が好ましい。更に本発明で用いる 光重合開始剤に必要に応じてN-フェニルグリシン、2 -メルカプトベンゾチアゾール、N, N-ジアルキルア ミノ安息香酸アルキルエステル等の水素供与性化合物を 加えることによって更に光重合開始能力を高めることが できる。また、酸素による重合阻害を抑制するために、 界面活性剤を少量添加することも効果的である場合が多 W

60

【0100】エポキシ基の重合には、紫外線活性化カチオン触媒として、アリルジアゾニウム塩(ヘキサフルオロフォスフェート、テトラフルオロボラート)、ジアリルヨードニウム塩、VIa族アリロニウム塩(PF6、AsF6、SbF6のようなアニオンをもつアリルスルホニウム塩)が好ましく用いられる。

【0101】また重合用の光線としては、電子線、紫外線、可視光線、赤外線(熱線)を必要に応じて用いる事ができるが、一般的には、紫外線が用いられる。その光源としては、低圧水銀ランプ(殺菌ランプ、蛍光ケミカルランプ、ブラックライト)、高圧放電ランプ(高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ)、ショートアーク放電ランプ(超高圧水銀ランプ、キセノンランプ、水銀キセノンランプ)が挙げられる。高圧水銀灯の場合、一般的に20mJから500mJの照射エネルギーが用いられ、好ましくは100mJから800mJである。

【0102】本発明のベンゾイルオキシトリフェニレン環化合物の場合は、一般的に~270nmに入maxを有し、その分子吸光係数も大きいため、254nmなどの短波の紫外線は有効には用いられない場合がある。従って、光重合開始剤も下記の近紫外に吸収帯を持つ化合物が好ましく用いられ、光源も高圧水銀ランプやメタルハライドランプなど近紫外光を強く放射できるものが好ましく用いられる。

[0103]

【化32】

$$(C_2H_5O_2CCH_2)_2N - N - N - CCI_3$$

$$N - CCI_3$$

$$N - CCI_3$$

$$(CICH_2CH_2)_2N \xrightarrow{CCI_3} N \xrightarrow{CCI_3} N \xrightarrow{CCI_3}$$

【0104】以下、図面を用いてTN型液晶表示素子を例にとり本発明の光学異方性材料すなわち液晶表示素子用位相差膜の作用を説明する。図1、図2は、液晶セル 30にしさい値電圧以上の十分な電圧を印加した場合の液晶セル中を伝搬する光の偏光状態を示したものである。コントラストの視野角特性には、特に電圧印加時の光の透過率特性が大きく寄与するため、電圧印加時を例にとり説明する。図1は、液晶セルに光が垂直に入射した場合の偏光状態を示した図である。自然光LOが偏光軸PAをもつ偏光板Aに垂直に入射したとき、偏光板PAを透過した光は、直線偏光L1となる。

【0105】TN型液晶セルに十分な電圧を印加した時の液晶分子の配列状態を、概略的に一つの液晶分子でモデル的に示すと、概略図中してのようになる。液晶セルTNC中の液晶分子しての分子長軸が光の進路と平行な場合、入射面(光の進路に垂直な面内)での屈折率の差が生じないので、液晶セル中を伝搬する常光と異常光の位相差は生じず液晶セルを通過した直線偏光は液晶セルを透過しても直線偏光のまま伝搬する。偏光板Bの偏光軸PBを偏光板Aの偏光軸PAと垂直に設定すると、液晶セルを透過し他直線偏光し2は偏光板Bを透過することができず、暗状態となる。

【0106】図2は、液晶セルに光が斜めに入射した場 50 分である。具体的には、 $n\beta-n\gamma$ / $n\beta-n\alpha$

合の光の偏光状態を示した図である。入射光の自然光し 〇が斜めに入射した場合、偏光板Aを透過した偏光し1 はほぼ直線偏光になる(実際の場合、偏光板の特性により 特円偏光になる)。この場合、液晶の屈折率異方性に より液晶セルの入射面において屈折率の差が生じ、液晶 セルを透過する光し2は楕円偏光しており偏光板Bでは

62

完全に遮断されない。このように、斜方入射においては 暗状態での光の遮断が不十分となり、コントラストの大 幅な低下を招き、好ましくない。

10 【0107】本発明は、この様な斜方入射におけるコントラストの低下を防ぎ、視角特性を改善しようとするものである。図3に本発明による構成の一例を示した。偏光板Bと液晶セルとの間に、液晶セルの法線方向から傾いた光学軸をもつ光学異方性材料RFが配置されている。この光学異方性材料RFは光学軸に対して光が入射する角度が大きくなる程大きく偏光する複屈折体である。この様な構成の液晶表示素子に図2の場合と同様に光が斜方入射し液晶セルを透過した楕円偏光し2は、光学異方性材料RFを透過する時の位相遅延作用によって20 楕円偏光がもとの直線偏光に変調され、種々の斜方入射においても同一な透過率が得られる視角依存性のない良好な液晶表示素子が実現できた。

【0108】本発明によって、液晶表示素子の視野角を大幅に向上できたことについては以下のように推定している。TN-LCDの多くは、ノーマリーホワイトモードが採用されている。このモードでは、視野角を大きくすることに伴って、黒表示部からの光の透過率が著しく増大し、結果としてコントラストの急激な低下を招いていることになる。黒表示は電圧印加時の状態であるが、この時には、TN型液晶セルは、光学軸が、セルの表面に対する法線方向から若干傾いた正の一軸性光学異方体とみなすことができる。また、中間階調の場合には、その光学軸は更に液晶セルの法線方向から傾いていくものと思われる。

【0109】液晶セルの光学軸が液晶セルの表面に対する法線方向から傾いている場合、光学軸が法線方向にある光学異方体では、その補償が不十分であることが予想される。また、液晶セルが正の一軸性光学異方体と見なせるのであれば、それを補償するためには負の一軸性光学異方体が好ましい。このような理由から本発明における光学異方性シートは、光学軸が法線方向から傾いた負の一軸性光学異方体とみなすことができ、それによって大幅な視野角特性が改善されたものと推定する。

【0110】本発明における負の一軸性とは、光学異方性を有するシートの3軸方向屈折率を、その値が小さい順にna、nβ、nγとしたとき、na<nβ=nγの関係を有するものである。従って光学軸方向の屈折率が最も小さいという特性を有するものである。但しnβとnγの値は厳密に等しい必要はなく、ほぼ等しければ十分である。目体的には、nβ=nα

<0.2であれば実用上問題ない。また、TFT、T N型液晶セルの視野角特性を大幅に改善する条件として は、光学軸はシート面の法線方向から5度~60度傾い ていることが好ましく、10度~40度がより好まし く、20度~40度が最も好ましい。更に、シートの厚 さをDとした時、100<(nβ-nα)×D<300 nmの条件を満足することが望ましい。

[0111]

【実施例】以下に、本発明に用いられる液晶化合物の合 成例、該液晶化合物及びそれを含む組成物を用いた光学*10 【化33】

* 異方性材料の作成例及びその性能の評価例を記載する。 【0112】本発明の液晶化合物は、一般に下記の経路 で合成した。すなわち、1,2-ジメトキシベンゼンを 出発原料としたヘキサヒドロキシトリフェニレンの合成 と側鎖置換基の酸塩化物あるいは混合酸無水物の合成及 びそれらの縮合であり、本実施例ではヘキサヒドロキシ トリフェニレンと本発明のTP-5、TP-29、TP

-55、TP-85の合成経路を下記に例示する。

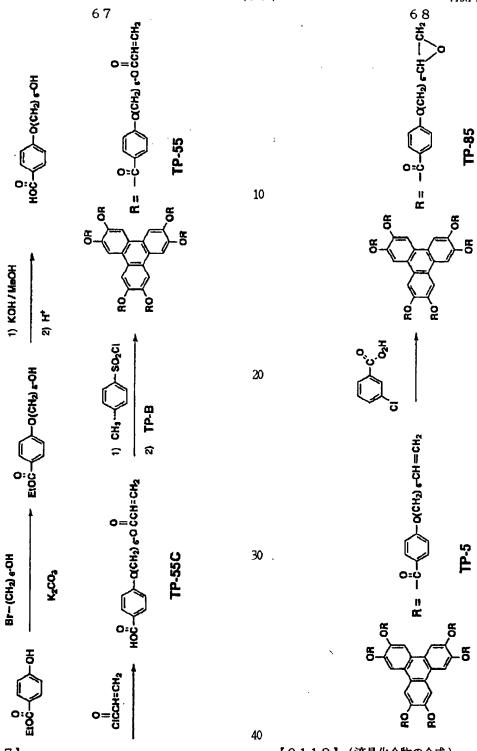
64

[0113]

[0114] 【化34】

65 66 -0(CH2) p-CH=CH2 0 HOC-{_}}-О (СН₂) g-СН=СН₂ -0(CH2) 6-0CH = CH2 **TP-29C TP-5C** -0(CH2) 5-0CH = CH2 10 1) KOH/NeOH 1) KOH/MeDH 2) H⁺ 2) H -O(CH2) 5-OCH = CH2 20 TP-B ______CCH == CH2 Br·(CH₂) e-CH=CH₂ Br-(CH₂) s-OCH = CH₂ 30 SOCI2 40 【0116】 【化36】

【0115】 【化35】



【0117】 【化37】

【0118】(液晶化合物の合成) TP-Aの合成

2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサメトキシトリフェ ニレン (TP-A) の合成

氷冷した2しの三つ口フラスコに、硫酸第二鉄の6水塩を455gと温水193mLを入れ、メカニカルスタラーで激しく撹拌し、完全に溶解させた後、1,2ージメトキシベンゼンを58.7gを添加した。次に水冷下、濃硫酸882mLを徐々に添加した。24時間後、氷水509し中に徐々に注ぎ、5時間後、反応混合物をグラスフ

ィルターで沪過し、TP-Aの粗結晶48.1g(83 %)を得た。

TP-Bの合成

2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサヒドロキシトリフ ェニレン (TP-B) の合成

48. 1gのTP-Aを850mLのジクロロメタン中 に懸濁させ、三臭化ホウ素150gを徐々に添加した。 2時間後、氷水7 L中に注ぎ、セライト沪過を行った。 セライトを含む目的物を取り出し、メタノールに再溶解 させ、沪過した後、その沪液を減圧濃縮した。得られた 10 残査を減圧沪過し、アセトニトリルとジクロロメタンの 混合溶媒で洗浄し、目的物32.7g(86%)を得 た。

TP-5の合成

4-(7-オクテニルオキシ)-安息香酸(TP-5 C)の合成

500mLの三口フラスコに、p-ヒドロキシ安息香酸 33.2g、8-プロモ-1-オクテン57.3g、炭 酸カリウム41.5g及びN,N-ジメチルアセトアミ 後、反応混合物を水200mLに注ぎ、500mLの酢 酸エチルで抽出し、水100mLで2回洗浄した。無水 硫酸マグネシウムで乾燥後、沪過を行った。溶媒を減圧 濃縮後、メタノール100mLに溶解し、水酸化カリウ ム16.8gのメタノール溶液20mLを徐々に滴下 し、2時間加熱還流した。冷却後、生じた結晶を減圧沪 過し、水で洗浄した。乾燥後、TP-5Cを63.3g (85%)得た。

2, 3, 6, 7, 10, 11-4++(4-(7-オク テニルオキシ) ベンゾイルオキシ) トリフェニレン (T 30 1050, 1030, 880, 810, 780, 740 P-5) の合成

100mLの三口フラスコに4.5gのTP-5Cと5 mLの塩化チオニルを入れ、2時間加熱還流した。反応 終了後、過剰の塩化チオニルを減圧下留去した。これ に、O. 7gのTP-Bと20mLのピリジンを添加 し、室温で4時間攪拌した。減圧下、過剰のピリジンを 留去後、シリカゲルクロマトグラフィーを用いて精製 し、TP-5を2.73g(75%)得た。

TP-5の同定データ

IR (cm⁻¹): 3080, 2940, 2860, 1740, 1605, 1580, 151 0.1470

1420, 1315, 1250, 1170, 1120, 1070, 1010, 900, 840, 760, 695 DSC及び偏光顕微鏡観察による相転移温度測定 結晶相-132℃-Dr 液晶相-143℃-Na 液晶相 -227℃-等方性液体

【0119】TP-29の合成

4-(5-ビニルオキシペンチルオキシ)安息香酸(T P-29C) の合成

500mLの三口フラスコに、P-ヒドロキシ安息香酸

7.0

58.0g、炭酸カリウム41.5g及びN, N-ジメ チルアセトアミド200mLを入れ、120℃で5時間 攪はんした。冷却後、反応混合物を水200mLに注 ぎ、500mLの酢酸エチルで抽出し、水100mLで 2回洗浄した。無水硫酸マグネシウムで乾燥後ろ過を行 った。溶媒を減圧濃縮後、メタノール100mLに溶解 し、水酸化カリウム16.8gのメタノール溶液20m しを徐々に滴下し2時間加熱還流した。冷却後、生じた 結晶を沪別し、結晶を水1しに溶解した。 濃塩酸25. - 7mLを加え、析出した結晶を減圧ろ過し、水で洗浄し た。乾燥後、4-(5-ビニルオキシペンチルオキシ) 安息香酸を64.3g(TP-29C)(90%)得 た。

- (5-ビニルオキシペンチルオキシ)ベンゾイルオキ シ) トリフェニレン (TP-29) の合成 300mLの三口フラスコに、5.72gのTP-29 C、トリエチルアミン6.7mL、1、2-ジメトキシ エタン60mLを入れ、0℃でメタンスルホン酸クロリ ド200mLを入れ、120℃で5時間攪拌した。冷却 20 ド2.75gをゆっくり滴下しそのまま2時間攪はんし た。室温にもどし、4ージメチルアミノビリジン〇、3 g、TP-B 0. 65gを加え6時間攪はんした。反 応混合物をろ過し、沪液を減圧濃縮後、シリカゲルカラ ムクロマトグラフィーを用いて精製しTP-29を2.

【0120】2, 3, 6, 7, 10, 11-ヘキサ(4

8g(82%)得た。 TP-29の同定データ

IR (cm^{-1}) : 2960, 2955, 2880, 1765, 1690, 1625, 160 5, 1520, 1495, 1480, 1435

1420, 1375, 1360, 1290, 1260, 1220, 1195, 1140, 1110, 1080,

【0121】TP-55の合成

4-(6-アクリロイルオキシヘキシルオキシ)安息香 酸(TP-55C)の合成

500mLの三口フラスコに、P-ヒドロキシ安息香酸 エチル33.2g、6-プロモヘキサノール54.3 g、炭酸カリウム41.5g及びN、Nージメチルアセ トアミド200mLを入れ、120℃で5時間攪はんし た。冷却後、反応混合物を水200mLに注ぎ、500 mLの酢酸エチルで抽出し、水100mLで2回洗浄し 40 た。無水硫酸マグネシウムで乾燥後ろ過を行った。溶媒 を減圧濃縮後、メタノール100mLに溶解し、水酸化 カリウム16.8gのメタノール溶液20mLを徐々に 滴下し2時間加熱還流した。冷却後、生じた結晶を沪別 し、結晶を水1しに溶解した。濃塩酸25.7mしを加 え、析出した結晶を減圧ろ過し、水で洗浄した。乾燥 後、4-(6-ヒドロキシヘキシルオキシ) 安息香酸を 61.5g(86%)得た。300mLの三口フラスコ に、4-(6-ヒドロキシヘキシルオキシ)安息香酸 9.53g、N、N-ジメチルアニリン5.33g、ジ エチル33.2g、5-ブロモペンチルビニルエーテル 50 オキサン100mLを入れ、60℃でアクリル酸クロリ

ド3.98gをゆっくり滴下し、6時間攪はんした。冷 却後、氷水200mLに注ぎ、析出した結晶を吸引ろ過 レヘキサンで洗浄、乾燥後、TP-55Cを9.4g (80%) 得た。

【0122】2、3、6、7、10、11-ヘキサ(4 (6-アクリロイルオキシヘキシルオキシ)ベンゾイ ルオキシ)トリフェニレン(TP-55)の合成 300mLの三口フラスコに、5.67gのTP-55 C、トリエチルアミン6.7mL、1、2-ジメトキシ エタン60mLを入れ、0℃でメタンスルホン酸クロリ 10 ド2. 75gをゆっくり滴下しそのまま2時間攪はんし た。室温にもどし、4ージメチルアミノピリジン0.3 g、TP-B0.65gを加え6時間攪はんした。反応 混合物をろ過し、沪液を減圧濃縮後、シリカゲルカラム クロマトグラフィーを用いて精製しTP-55を3.2 g(80%)得た。

【0123】TP-55の同定データ

 $IR(cm^{-1}): 2950, 2870, 1740, 1730, 1610, 1605, 158$ 5, 1520, 1480, 1430

1415, 1375, 1320, 1300, 1260, 1200, 1180, 1130, 1080, 1010, 990,905,850

820,760,700

DSC及び偏光顕微鏡観察による相転移温度測定 結晶相-112℃-Np 液晶相-180℃-等方性液体 【0124】TP-85の合成

TP-85はTP-5を出発原料として合成した。 2, 3, 6, 7, 10, 11-4++(4-(7, 8-エポキシオクチルオキシ) ベンゾイルオキシ) トリフェ ニレン (TP-85) の合成

100mLの三口フラスコに3.67gのTP-5とm 30 -クロロ過安息香酸6.33g及びトルエン30mLを 入れ、60℃で2時間攪拌した。冷却後、析出したm-クロロ過安息香酸を除去し、シリカゲルクロマトグラフ ィーを用いて精製し、TP-85を3.17g(82) %) 得た。

TP-85の同定データ

IR (cm^{-1}) : 3050, 2940, 2850, 1740, 1605, 1580, 151 0.1470.1420.1320

1250, 1170, 1120, 1070, 1010, 900, 840, 760, 695

DSC及び偏光顕微鏡観察による相転移温度測定 結晶相-114℃-Na 液晶相-220℃-等方性液体 【0125】実施例1(液晶性化合物の光・熱重合によ る配向固定効果の検証)

以下、本発明の液晶化合物を含む組成物による光学異方 性材料の作成法とその光・熱重合による配向固定効果に ついて説明する。顕微鏡用スライドガラス(MATSU NAMI (株) 製S-7213、サイズ76mm×26m n) を基板とし、液晶化合物DLC-27を10wt% の濃度でメチルエチルケトンに溶解し、その液をスピン コーターにより1000rpmで塗布し、ディスコティ 50 とにより、本発明の光学異方性材料を得た。このシート

72

ック液晶の薄膜を形成させた。これをメトラー社製FP -82 ホットステージ上で加熱し、偏光顕微鏡で相変 化学動を観察したところ、結晶相一カラムナー相を経 て、147℃で暗視野になり、等方性液体相へと転移し たことがわかった。次に、液晶化合物 DLC-27を1 Owt%の濃度でメチルエチルケトンに溶解し、さらに 光重合開始剤として1wt%のミヒラーケトン+ベンゾ フェノン(重量比1:1)を加えた。その液をスピンコ ーターにより1000rpmでガラス基板上に塗布し、 先ほどと同様にメトラー社製FP-82ホットステージ 上で加熱し、偏光顕微鏡で相変化挙動を観察したとこ ろ、約110℃でカラムナー相が安定したので、紫外線 照射装置(ULTRA-VIOLET PRODUCT S社製UVSL-58(16W))を使用し、10分間 光露光した。この状態では、顕微鏡視野内のカラムナー 相の形態に変化は見られなかった。そこで、さらに昇温 したところ、147℃でも全く暗視野にならず、結局2 00℃でも等方性液体相へと転移することはなかった。 【0126】すなわち、この事実は、円盤状化合物のD LC-27がカラムナー相という非常に秩序性の高い配 向状態をとったまま、重合固定することができたことを 示しており、円盤状化合物の配向を維持した薄膜状態の 耐熱性向上に極めて有効な手段であることが判った。ポ リエーテルサルフォンの100μm厚フィルム (住友べ ークライト (株) 製FS-1300、サイズ100m× 100m)を基板とし、0.1μmのゼラチン下塗り層 を設け、その上に配向膜としてポリアミック酸(日産化 学 (株) 製SE-7210) を塗布し、180℃に焼成 してポリイミド膜とした。このポリイミド膜をラビング 機によりラビングして配向能を付与した。液晶組成物T P-38、TP-85、TP-85+EGDGE (重量 比4:1)を10wt%の濃度で各々メチルエチルケト ンに溶解し、その液をスピンコーターにより1000ァ pmで塗布し、無配向のディスコティック液晶の薄膜を 形成させた。これをフィルム状物A、B、Cとした。こ れらを各々所定の温度で配向させ、急冷した後、各々の 光軸傾斜角度β及びΔn・dをエリプソメトリーで測定 した。測定には島津制作所製エリプソメーター(AEP -100)を透過モードにしてレタデーションの角度依 40 存性を求め、その値から最適な3軸方向屈折率と光軸の 方向を計算によって求めた。

【0127】フィルム状物A

TP-38は偏光顕微鏡観察によると、約130~18 3℃でディスコティックネマティック相を形成する。そ こで、表面温度190℃に加熱した金属ローラーにフィ ルム状物Aを支持体側から10秒間接触させ、その直 後、表面温度170℃に加熱した金属ローラーに支持体 側から30秒間接触させる。さらに連続して、表面温度 20℃に調整した金属ローラーに10秒間接触させるこ

を偏光顕微鏡観察したところ、モノドメインのディスコ ティックネマティック相をとっていることが観察され た。さらにエリプソメトリーの測定によって、光軸傾斜 角度 β は35°で Δ n·d=125nmであった。

【0128】フィルム状物B

TP-55は偏光顕微鏡観察によると、約143℃でデ ィスコティックネマティック相を形成する。そこで、表 面温度180℃に加熱した金属ローラーにフィルム状物 Aを支持体側から50秒間接触させ、その直後、表面温 度20℃に調整した金属ローラーに10秒間接触させる 10 ことにより、本発明の光学異方性材料を得た。このシー トを偏光顕微鏡観察したところ、モノドメインのディス コティックネマティック相をとっていることが観察され た。さらにエリプソメトリーの測定によって、光軸傾斜 角度 β は32°で Δ n·d=135nmであった。

【0129】フィルム状物C

TP-85は偏光顕微鏡観察によると、約171~21 1℃でディスコティックネマティック相を形成する。そ こで、表面温度180℃に加熱した金属ローラーにフィ ルム状物Aを支持体側から50秒間接触させ、その直 後、表面温度20℃に調整した金属ローラーに10秒間 接触させることにより、本発明の光学異方性材料を得 た。このシートを偏光顕微鏡観察したところ、モノドメ インのディスコティックネマティック相をとっているこ とが観察された。さらにエリプソメトリーの測定によっ $て、光軸傾斜角度 \beta は 70°で \Delta n \cdot d = 155 n m で$ あった。

【0130】フィルム状物D

TP-85とEGDGEの液晶組成物は偏光顕微鏡観察 によると、約109~158℃でディスコティックネマ 30 をフィルム状物DPHとした。上記のフィルム状物A ティック相を形成する。そこで、表面温度115℃に加 熱した金属ローラーにフィルム状物Aを支持体側から3 0秒間接触させ、その直後、表面温度20℃に調整した 金属ローラーに10秒間接触させることにより、本発明 の光学異方性材料を得た。このシートを偏光顕微鏡観察 したところ、モノドメインのディスコティックネマティ ック相をとっていることが観察された。さらにエリプソ メトリーの測定によって、光軸傾斜角度βは44°でΔ $n \cdot d = 120 nm$ $\sigma \delta \rightarrow c$.

【0131】次に、液晶組成物TP-38、TP-5 5、TP-85、TP-85+EGDGE (重量比4: 74

1)の各々に光重合開始剤として1wt%のミヒラーケ トン+ベンゾフェノン(重量比1:1)を加え、さらに TP-38、TP-55を除く2つの液晶組成物には1 wt%のジフェニルイオドニウム・テトラフルオロボラ ートを加え、以後上記の方法と同様に10wt%の濃度 で各々メチルエチルケトンに溶解し、その液をスピンコ ーターにより1000rpmで塗布し、無配向のディス コティック液晶の薄膜を形成させた。これをフィルム状 物AP、BP、CP、DPとした。上記3種類の光重 合開始剤の構造を下記に示す。

[0132] 【化38】

【0133】これらを各々上記の所定の配向温度まで加 熱し、1分後、紫外線照射装置(ULTRA-VIOL ET PRODUCTS社製UVSL-58 (16 W))を使用し、2分間光露光した後、冷却した。また 上記の配向したフィルム状物Cをもう1枚同様の方法で 調製し、さらに160℃で4時間加熱処理を行い、これ P、BP、DP、DPH各々の光軸傾斜角度β及びΔn ・dをエリプソメトリーで測定した後、全てのフィルム 状物A、B、C、AP、BP、DP、DPHを85℃で 1000時間放置し、再度、各々の光軸傾斜角度β及び Δn·dをエリプソメトリーで測定した。下記の表1 に、全てのフィルム状物の強制加熱前後の光軸傾斜角度 β、Δn·d及び強制加熱前のフィルム状物のメチルエ チルケトンへの溶解性を示す。

[0134] 40 【表1】

表し

	強制	加熱前	強制加熱後		
フィルム状物	溶解性	光学特性 (8*	. Δn·dnm)		
A	0	35. 125	面状が悪化		
В	0	32.135	面状が悪化		
С	0	70, 155	面伏が悪化		
D	0	44.120	結晶が折出		
A P	×	34, 122	35. 120		
B P	×	32, 136	33.133		
CP	×	69, 148	69, 149		
DP	×	41.125	43.125		
DPH	×	43, 121	43.121		

【0135】フィルム状物Aは183℃以上で等方性液 体に相転移したが、その光重合膜であるフィルム状物A Pは250℃に10分以上加熱しても、その光学的異方 性を維持しており、液晶性すなわち熱による相転移を示 さなくなった。また、上表から明かに指摘できること は、第一に、本発明の液晶組成物モノマーは、配向後の その温度での光・熱重合過程ではその配向を維持したま ま、重合できること、第二に、重合したフィルム状物は 著しく熱的耐久性が向上していることである。

実施例3(TN型液晶表示素子の視野角拡大を目的とし た位相差膜としての性能評価)

TACの127µm厚フィルム(富士タック、サイズ1 00mm×100mm) を基板とし、0.1μmのゼラチン 下塗り層を設け、その上に配向膜として変性ポバールを 塗布し、この膜をラビング機によりラビングして配向能 30 を付与した。実施例1の表1に記載したフィルム状物C Pを構成する液晶組成物を、10wt%のメチルエチル ケトン溶液とし、これをスピンコーターにより1000 rpmで塗布し、ディスコティック液晶の無配向層を形 成させた。そこでフィルム状物Cと同様の方法すなわ ち、表面温度115℃に加熱した金属ローラーにそのフ ィルム状物を支持体側から30秒間接触させ、その状態 で紫外線照射装置(ULTRA-VIOLET PRO DUCTS社製UVSL-58(16W))を使用し、 2分間光露光した後、冷却し、本発明の光学異方性材料 40 を得た。このシートを偏光顕微鏡観察し、モノドメイン の一軸配向、すなわちディスコティックネマティック相 をとっていることを確認した。次に、液晶の異常光と常 光の屈折率の差と液晶セルのギャップサイズの積が48 Onmで、ねじれ角が90度のTN型液晶セルに、上記 のフィルム状物を装着し、液晶セルに対してO-5Vの 30Hz矩形波におけるコントラストの角度依存性を大 塚電子製LCD-5000によって測定した。コントラ スト10の位置を視野角と定義し、上下左右の視野角を 求めた。また、正面から見た時のコントラスト比を測定*50 A、B: 偏光板

*した。ここで、上記フィルムを全く装着しないTN型液 晶のみの測定値を併記した。結果を下記の表2に示す。 尚、図4において矢印は位相差膜におけるラビング方 向、また、液晶セルにおけるラビング方向を表してい

[0136]

【表2】

表 2

位相差膜	视角特性 上一下	右一左
有り	75~79	8 2~8 5
無し	23~27	33~36*

【0137】上表から明かなように、本発明の光学補償 シートを設けたLCDにおいては、視野角特性の著しい 改善が達成されている。

[0138]

【発明の効果】以上の実施例より、本発明の方法により 得られた薄膜が熱的耐久性に優れ、モノドメイン性の優 れた光学異方性シートを提供し、著しい視野角改善が可 能な液晶表示素子用位相差膜を提供できることが明かで ある。

【図面の簡単な説明】

【図1】液晶セルに光が垂直に入射した場合の光の偏光 状態を示した図である。

【図2】液晶セルに光が斜めに入射した場合の光の偏光 状態を示した図である。

【図3】光学異方性材料の液晶表示素子用位相差膜への 使用例を示した図である。

【図4】実施例における視角特性を測定した時の偏光版 の偏光軸、液晶セルのラビング方向、光学異方性シート 配向膜のラビング方向の関係を示した図である。

【符号の説明】

TNC: TN型液晶セル

(40)

77

PA、PB: 偏光軸

LO:自然光

L1、L5:直線偏光

L2:液晶セルを通った後の変調光

L3、L4: 楕円偏光

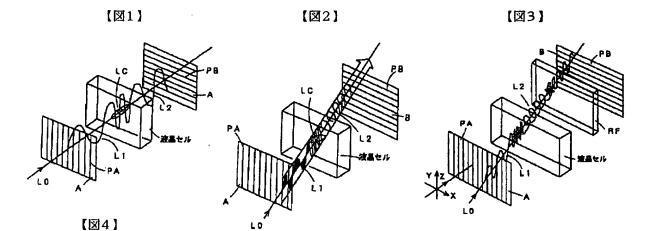
78

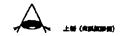
LC: TN型液晶セルに十分に電圧を印加した時の液晶

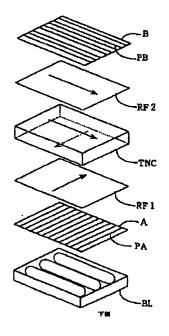
分子の配列状態

RF1、RF2:液晶表示素子用位相差膜

BL:バックライト







フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

HO1L 49/02

(72)発明者 岡崎 正樹

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内